

第196回応用セラミックス研究所講演会
第28回ソフト溶液プロセス研究会講演会

2011年7月20日(水)

東京工業大学・すずかけ台キャンパス
応用セラミックス研究所1階 会議室

❀ *Program* ❀

- 13:30 開会あいさつおよび近況報告 吉村 昌弘
- 14:00-15:00 シングルサイト光触媒の設計と応用
山下 弘巳 大阪大学大学院工学研究科 マテリアル生産科学専攻 教授
- 15:00-15:15 ❀ *Coffee Break* ❀
- 15:15-16:15 溶液プロセスによる光機能材料の合成
富田 恒之 東海大学理学部化学科・講師
- 16:15-17:15 コロイド溶液から生まれるパターンとリズム
松下 祥子 東京工業大学理工学研究所材料工学専攻・准教授
- 17:15 閉会あいさつ 松下 伸広
- 17:30 学内にて懇親会

連絡先: 松下伸広
応用セラミックス研究所
内線 5310